

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成30年8月9日(2018.8.9)

【公開番号】特開2017-63131(P2017-63131A)

【公開日】平成29年3月30日(2017.3.30)

【年通号数】公開・登録公報2017-013

【出願番号】特願2015-187980(P2015-187980)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/06 (2006.01)

G 0 3 F 7/20 (2006.01)

H 0 1 L 21/66 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/06 D

G 0 3 F 7/20 5 2 1

G 0 3 F 7/20 5 0 1

H 0 1 L 21/66 Z

H 0 5 K 3/06 B

【手続補正書】

【提出日】平成30年6月26日(2018.6.26)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

請求項 1 ないし 4、並びに、請求項 6 ないし 8 の発明では、導体膜のパターンの下面を基準とする設計データの補正を容易に行うことができる。請求項 5 の発明では、導体膜のパターンの下面を基準とする検査を容易に行うことができる。